This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

DERWENT-ACC-NO: 1996-289974

DERWENT-WEEK: 199829

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Processing ceramic green sheet with support film to form through hole -

comprises irradiating with laser light having specified

output and pulse width

so through hole is formed without damaging support film.

PATENT-ASSIGNEE: TAIYO YUDEN KK[TAIO]

PRIORITY-DATA: 1993JP-0332103 (December 27, 1993)

PATENT-FAMILY:

LANGUAGE PUB-DATE PUB-NO

MAIN-IPC PAGES

N/A June 18, 1998 JP 2766173 B2

006 H05K 003/46

JP 07193375 A July 28, 1995 N/A

H05K 003/46 006

APPLICATION-DATA:

APPL-NO APPL-DESCRIPTOR PUB-NO

APPL-DATE

1993JP-0332103 N/A JP 2766173B2

December 27, 1993

JP 7193375 Previous Publ. JP 2766173B2

N/A

1993JP-0332103 JP07193375A N/A

December 27, 1993

INT-CL_(IPC): B23K026/00; C04B041/91; H01F017/00;

 $H05K00\overline{3}/00$;

H05K003/46

ABSTRACTED-PUB-NO: JP07193375A

BASIC-ABSTRACT: An irradiated laser light has a normal

pulse decided by an

output and a pulse width. Values of the output and pulse

width are set so that

both prod. equals calories necessary for melting and

evaporating sheet

materials corresp. a vol. of a through hole. The value of the pulse width is

limited in a time range so that a film temp. should not become its melting temp.

ADVANTAGE - Forms a specified through hole only on a sheet without damaging a film which supports a ceramic green sheet.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/13

TITLE-TERMS:

PROCESS CERAMIC GREEN SHEET SUPPORT FILM FORM THROUGH HOLE COMPRISE IRRADIATE LASER LIGHT SPECIFIED OUTPUT PULSE WIDTH SO THROUGH HOLE FORMING DAMAGE SUPPORT FILM

DERWENT-CLASS: LO3 P55 V02 V04

CPI-CODES: L03-H04E9;

EPI-CODES: V02-H01; V04-R05A1;

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1996-092830 Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1996-243312 (19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-193375

(43)公開日 平成7年(1995)7月28日

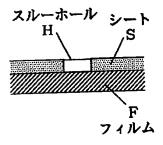
(51) Int.Cl. 6 H 0 5 K	3/46	機別配号 X H N	庁内整理番号 6921-4E 6921-4E 6921-4E	FΙ		技術表示箇所
B23K 2	26/00	Q N	6921-4E	未請求 請求事	頁の数2 OL (全 6 頁)	最終頁に続く
(21) 出願番号		特顯平5-332103		(71)出顏人 000204284 太陽誘電株式会社		
(22)出顧日		平成5年(1993)12	月27日	(72)発明者	東京都台東区上野6丁目16 中澤 陸士 東京都台東区上野6丁目16 電株式会社内	
				(74)代理人		

(54) 【発明の名称】 フィルム付きセラミックグリーンシートの加工方法

(57)【要約】

【目的】 セラミックグリーンシートを支持するフィルムに損傷を与えることなくシートのみに所定のスルーホールを形成できる加工方法を提供すること。

【構成】 一面をフィルムFで支持された積層型電子部品用のセラミックグリーンシートSに照射するレーザ光として出力W1及びパルス幅で決定されるノーマルパルスのものを使用し、上記の出力W1とパルス幅での値をこれらの積がスルーホール体積に相当するシート材料分を溶融。気化可能な熱量と等しくなるように設定すると共に、上記のパルス幅での値をフィルムF温度がその溶融温度に到達しない時間範囲で制限しているので、貫通不良やかす残留等を生じることなく、しかもスルーホールH下のフィルムFに凹凸や窪み等のダメージを生じることなくシートSのみに所定のスルーホールHを形成することができる。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一面をフィルムで支持された積層型電子 部品用のセラミックグリーンシートにシート側からレー ザ光を所定形状で照射して、照射レーザ光の形状に合致 したスルーホールをセラミックグリーンシートに形成す る加工方法であって、

照射レーザ光として出力及びパルス幅で決定されるノー マルパルスのものを使用し、

上記の出力とパルス幅の値をこれらの積がスルーホール 体積に相当するシート材料分を溶融、気化可能な熱量と 10 等しくなるように設定すると共に、

上記のパルス幅の値をフィルム温度がその溶融温度に到 達しない時間範囲で制限した、

ことを特徴とするフィルム付きセラミックグリーンシー トの加工方法。

【請求項2】 照射レーザ光の外周部のエネルギー値が 中心部よりも小さい、

ことを特徴とする請求項1記載のフィルム付きセラミッ クグリーンシートの加工方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、積層チップインダクタ 等の積層型電子部品の製造に用いられるセラミックグリ ーンシートに所定数のスルーホールを形成する加工方法 に関するものである。

[0002]

【従来の技術】コイル導体を内蔵する積層チップインダクタ、積層トランス、LC複合部品等の積層型電子部品は、その製造において、コイル用導体パターン形成前のセラミックグリーンシート(本覧及び次欄では単にシー 30トと言う)に該導体パターンを該シートを介して相互に接続するためのスルーホールを形成する工程を必要とする

【0003】上記の工程は通常パンチング、詳しくはパンチを有する昇降自在な上型と該パンチに対応するダイを有する下型との間にシートを介装し、上型の降下によりパンチ径に合致した孔(スルーホール)をシートに貫通形成することで実施されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】上記従来のパンチング 40 は基本的にパンチによって貫通孔を形成するものであるため、フィルム付きシート、詳しくはPET等から成る可撓性フィルムの一面にセラミックスラリーを塗工して形成したシートを加工対象とすると、シートを支持するフィルムにもスルーホール同等孔が同時に形成されてしまう。

【0005】つまり、スルーホール形成後の導体パターン形成工程でシート上に導電ペーストを印刷する際に該ペーストがスルーホールのみならずフィルムのスルーホール同等孔まで充填されてしまい、その後のシート積層

2

工程でシートからフィルムを剥離する際にスルーホール 内の導電ペーストがフィルム側に引き込まれて脆弱なシートに破損を生じたり、スルーホール内のペースト量が 減少して導体パターン相互の接続が満足に行えなくなる 等の問題を生じる。

【0006】本発明は上記問題点に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、シートを支持するフィルムに損傷を与えることなくシートのみに所定のスルーホールを形成できる加工方法を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、請求項1の発明は、一面をフィルムで支持された積層型電子部品用のセラミックグリーンシートにシート側からレーザ光を所定形状で照射して、照射レーザ光の形状に合致したスルーホールをセラミックグリーンシートに形成する加工方法であって、照射レーザ光として出力及びパルス幅で決定されるノーマルパルスのものを使用し、上記の出力とパルス幅の値をこれらの積がスルーホール体積に相当するシート材料分を溶融、気化可能な熱の値をフィルム温度がその溶融温度に到達しない時間範囲で制限したことを特徴としている。

【0008】請求項2の発明は、請求項1記載の加工方法において、照射レーザ光の外周部のエネルギー値が中心部よりも小さいことを特徴としている。

[0009]

【作用】請求項1の発明では、フィルム付きセラミックシートのシート側にノーマルパルスのレーザ光を照射することにより、該照射レーザ光の形状に合致したスルーホールをセラミックグリーンシートに形成する。照射レーザ光の出力とパルス幅の値をこれらの積(エネルギー)がスルーホール体積に相当するシート材料分を溶融、気化可能な熱量と等しくなるように設定しているので、貫通不良やかす残留等を生じることがない。しかも、パルス幅の値をフィルム温度がその溶融温度に到達しない時間範囲で制限しているので、スルーホール下のフィルムに凹凸や窪み等のダメージを生じることもない。

【0010】請求項2の発明では、請求項1と同様の作 用が得られる他、照射レーザ光の外周部のエネルギー値 が中心部よりも小さいので、スルーホール内周部分の溶 融,気化を抑制してスルーホール断面積を下方に向けて 小さくできる。

[0011]

【実施例】図1には本発明の実施に好適な加工装置の概略構成を示してある。同図において、1はレーザ光源、2はマスク、3は結像用レンズ、4はXYテーブル、、5はレーザ駆動回路、6はテーブル駆動回路、7は加工制御用プログラムを内蔵したマイクロコンピュータ構成の制御回路、Rはレーザ光、Sはセラミックグリーンシ

3

ート(以下、本欄では単にシートと言う)である。

【0012】レーザ光源1はパルス発振のYAGレーザ で、駆動回路5からの駆動信号によって図2に示すよう なノーマルバルス発振をし該発振に伴うレーザ光Rを出 力する。レーザ光Rの1ショット当たりの出力ピーク値 W 1 及びパルス幅ェについては後に詳述する。

【0013】マスク2はガラス質の板材から成り、図3 に示すようにスルーホールに対応する透光部2a、例え ば光透過を許容する透明或いは半透明部分や孔等を有し ている。同図に1点鎖線で示すように上記レーザ光源1 からのレーザ光Rはマスク2の透光部2aよりも大径で あり、該透光部2 aを通過した光のみがレンズ3に入射 する。透光部2aの形状は基本的には形成しようとする スルーホールと相似形であるが、該透光部2aの形状は シートSに対する実際の照射形状に基づいて決定してよ

【0014】この加工装置では、図1中に1点鎖線で示 すようにレーザ光源1から発振されたレーザ光Rをマス ク2に照射し、該マスク2の透光部2aを通過した光を レンズ3で集光して所定の結像比でシートSに照射する ことが可能であり、該結像比(照射形状の大きさ)をレ ンズ位置によって適宜調整することができる。 図4に示 すように、レーザ光Rの照射形状はスルーホールHに合 致した形状を有しており、該照射によりシートSの照射 部分が溶融,気化して所定のスルーホールHが形成され

【0015】XYテーブル4はシートSを照射光の光軸 と直交する平面で支持し、駆動回路7からの駆動信号に よって該シートSをXY方向に移動させることができ る。このXYテーブル4はX・Y夫々の方向に対応する モータ及び位置検出器を備えており、そのテーブル移動 位置を駆動回路7によって閉ループ制御される。

【0016】シートSは未焼成のセラミック薄層から成 り、図4に示すようにその下面をPET等の可撓性フィ ルムFで支持されている。このシートSは所定成分のセ ラミックスラリーをドクターブレード法等によりフィル ムFの上面に数十μmの厚みで塗工することで形成され たもので、スルーホール形成後の導体パターン形成工程 でその上面に導電ベーストを所定のパターンで印刷さ れ、この後のシート積層工程でフィルムFを剥離され る。

【0017】次に、上記加工装置における加工動作を図 5及び図6を参照して説明する。加工に際しては吸着へ ッド等を利用してフィルムF付きのシートSを搬送し、 シートSを上に向けてXYテーブル4上に所定の向き (XYテーブル4のXY軸とシートSの2辺が平行とな る向き)で載置する。

【0018】シートSを載置した後は、XYテーブル4 を適宜移動させて作業開始位置を決定する位置決めを行 う(図6のステップST1)。この位置決めはシートS=50=で、基本的には前者の熱量Qhを予め算出しこの値と後

の辺或いは角をセンシングし、該シートSの所定部分が 照射光の光軸下に位置するようにXYテーブル4を移動 させることによって行われるが、該位置決めにheta方向の 補正が必要な場合にはXYテーブル4に変えて同方向の 変位が可能なXY hetaテーブルを利用するとよい。

【0019】位置決め後は、シートSを図5の+X方向 に一定速度で移動させ(図6のステップST2)、同方 向の移動量が最初の穴開け位置に達したところで移動中 のシートSに向かって ノーマルパルスのレーザ光Rを 1 ショットだけ照射して該シートSにスルーホールHを形 10 成する(図6のステップST3, ST4)。この後も所 定の移動量毎にレーザ光Rを1ショット宛断続的に照射 して、シートSのX方向にN個(図5では5個)のスル ーホールHを形成する(図6のステップST5, ST

【0020】X方向にN個のスルーホールHを形成した 後は、同位置からシートSを図5の+Y方向に所定距離 移動させ(図6のステップST8)、今度は-X方向に 一定速度で移動させながら断続的にレーザ光Rを照射し て同方向にもN個のスルーホールHを形成し、上記手順 を繰り返して図5に2点鎖線で示す経路で所定数(図5 では20個)のスルーホールHをシートSに形成する。 勿論、スルーホールHの形成経路は図示例以外の経路で あってもよい。

【0021】レーザ光Rのパルス幅ではμsまたはms のオーダーで上記のスルーホール形成は瞬時で完了する ため、穴開けの度にシートSを停止させる必要ななく、 シートSを連続的に移動させながら所定数のスルーホー ルHを順次形成することができる。シートSに所定数の スルーホールHを形成した後はテーブルを停止して一連 30 の加工を終了する(図6のステップST7, ST9)。 【0022】ここで、上記レーザ光Rの出力ピーク値W 1及びバルス幅でについて図7乃至図10を参照して説 明する。以下の説明では便宜上、レーザ光源1から発振 されたレーザ光R全てがシートSに照射されることを前 提とするが、上記の加工装置では発振レーザ光Rの一部 がマスク通過の際に反射等によって除去されてしまうた め、実際の出力ピーク値W1はこの除去分を適宜増加補 正して決定される。

【0023】スルーホール体積(シート厚み×ホール断 40 面積)に相当するシート材料の質量をm、気化するまで のシート材料の比熱をCv、室温~気化温度までの変化 分を△T、気化潜熱をE vとすると、シートSにスルー ホールHを形成する際に要する熱量Qh、換言すればス ルーホールHの体積に相当するシート材料分を溶融、気 化可能な熱量Qhは、Qh=m (C v · △T+E v) の 式で求められる。

【0024】一方、レーザ光Rの1ショットで得られる 熱量QrはQr=W1×auの式で求めることができるの 5

者の熱量Qrの値が等しくなるように出力ピーク値W1 とパルス幅でを決定すれば、貫通不良やかす残留等を生 じることなくスルーホールHをシートSに形成できるこ とになる

【0025】しかし、上記のW1とての値はその積が単に上記熱量Qhと等しくなればよいと言うわけではなく、W1の値を極端に小さくしその分での値を大きくすると、フィルムFの温度Tが大きく上昇して溶融温度T mに達し、図7に示すように該フィルムFに凹凸や窪み等のダメージFaを生じてしまう。

【0026】フィルムドにダメージドaを生じると、導体パターン形成工程でシートS上に導体パターンPとなる導電ペーストを印刷する際に、該ペーストがスルーホールHのみならずフィルムドのダメージドa部分にまで充填され(図8(a)参照)、シート積層工程でシートSからフィルムドを剥離する際に、スルーホールH内の充填ペーストがフィルムド側に引き込まれて脆弱なシートに破損を生じたり、スルーホールH内のペースト量が減少して導体パターンP相互の接続が満足に行えなくなる(図8(b)参照)。

【0027】適正なW1とての値は各値を変化させながら実験を繰り返すことで選定されるが、フィルムFの温度Tが溶融温度Tmに到達する前にレーザ光照射が完了するようにての値を制限すれば、図9に示すようにスルーホールH下のフィルムFに凹凸や窪み等のダメージを生じることなく所定のスルーホールHをシートSに的確に形成することができる。

【0028】この場合は、導体パターン形成工程で導体パターンPを印刷する際に導電ペーストをスルーホール 日に確実に充填することができ(図10(a)参照)、 その後のシート積層工程におけるフィルムFの剥離をシート破損やペースト残留を生じることなく良好に行うことができる(図10(b)参照)。

【0029】尚、フィルム剥離時における充填ペーストの引き込み力を軽減するには、スルーホール断面積を下方に向けて小さくしフィルム側開口面積を他側よりも小さくするとよく、例えば図11に示すようにスルーホールHの内面にテーパHaを設けて該スルーホールHを逆円錐台状にすれば引き込み力に対する抵抗を増加させることが可能となる。

【0030】先に述べた加工方法でこのようなスルーホール日を形成する場合には、シートSに照射されるレーザ光Rに図12に示すようなエネルギー分布、つまり中心部よりも外周部のエネルギー値が小さくしてスルーホール内周部分の溶融、気化を抑制できるようにするとよく、これを実現する方法としてはマスク2の透光部2aが孔の場合にはその内周面に凹凸等を設けたり、または透光部2aが透明或いは半透明部分の場合には同部分の外周部にレーザ光透過を制御するグラデーション、例えば材質変化や表面凹凸等を設けてレーザ光外周部分の通50

6

過光量を弱める方法等が挙げられる。

【0031】また、1つのスルーホールHを複数回のショットで形成するような場合には、図13に示すように孔径r1, r2, r3が異なる複数のマスク孔2a1,2a2,2a3を用意して1ショット毎に孔径を徐々に小さくしたり、或いはレーザ光の結像比をレンズ位置により変化させてその照射形状を1ショット毎に徐々に小さくしていけば、加工径を段階的に小さくしてスルーホール断面積を下方に向けて小さくすることができる。

10 【0032】上記実施例では、シートに対するレーザ光 の照射位置を変化させる手段としてXYテーブルを示し たが、光学系にガルバノミラーを使用し該ミラーの角度 変化でレーザ光の照射位置を変化させるようにしてもよ い。

[0033]

20

【発明の効果】以上詳述したように、請求項1の発明によれば、貫通不良やかす残留等を生じることなく、しかもスルーホール下のフィルムに凹凸や窪み等のダメージを生じることなくセラミックグリーンシートのみに所定のスルーホールを形成することができる。これにより、スルーホール形成後の導体パターン形成工程におけるスルーホール内へのペースト充填が適正化されると共に、その後のシート積層工程におけるシート破損やペースト残留の問題が排除されて、積層型電子部品の生産性が大きく向上する。

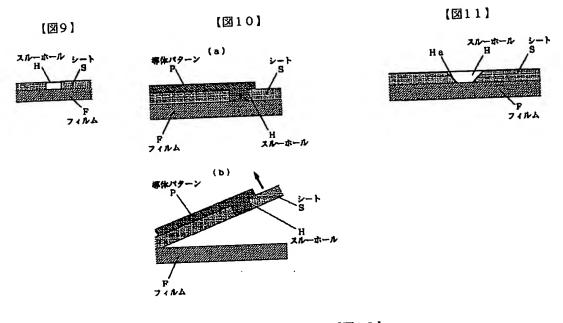
【0034】請求項2の発明によれば、スルーホール内 周部分の溶融、気化を抑制してスルーホール断面積を下 方に向けて小さくすることができ、これによりフィルム 剥離時における充填ペーストの引き込み力が軽減されて 上記のペースト残留がより確実に防止される。

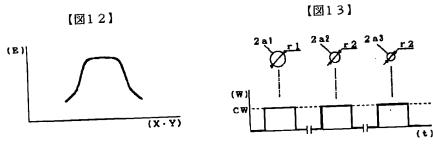
【図面の簡単な説明】

- 【図1】加工装置の概略構成を示す図
- 【図2】レーザ発振形態を示す図
- 【図3】レーザ光のマスク通過作用を示す図
- 【図4】レーザ光による穴開け作用を示す図
- 【図5】スルーホール形成経路を示す図
- 【図6】 加工制御のフローチャート
- 【図7】レーザ発振形態及び加工状態を示す図
- 【図8】導体パターン形成状態及びフィルム剥離状態を 40 示す図
 - 【図9】レーザ発振形態及び加工状態を示す図
 - 【図10】導体パターン形成状態及びフィルム剥離状態 を示す図
 - 【図11】スルーホールの他の形状例を示す図
 - 【図12】レーザ光のエネルギー分布を示す図
 - 【図13】レーザ光の他の照射方法を示す図 【符号の説明】

1…レーザ光源、2…マスク、2 a…透光部、3…レンズ、4…XYテーブル、5…レーザ駆動回路、6…テーブル駆動回路、7…制御回路、R…レーザ光、W1…出

8 ·ジ、P…導体パターン。 カピーク値、τ···パルス幅、S··・セラミックグリーンシ ート、H…スルーホール、F…フィルム、Fa…ダメー 【図7】 【図2】 [図1] (W) レーザ光線 レーデ (t) 似伊国路 【図5】 XY T-TN 【図4】 【図6】 【図3】 レーザ光 START ・ーブル 位置決め X方向 定速移動 2 á 透光部 7114 穴開け位置? YES 【図8】 n = n + 1YES YES 大棚け業工 移動停止 END 導体バタ





フロントページの続き
(51) Int. CI. 6 識別記号 庁内整理番号 F I 技術表示箇所
B 2 3 K 26/00 3 3 0
C 0 4 B 41/91 E
H 0 1 F 17/00 D 8123-5E
H 0 5 K 3/00 N